

触 媒

Vol. 29
No. 5
1987

SHOKUBAI
(CATALYST)

時評

- 喜多 英明 芽を育てる 341

特集「均一系触媒」

- 山本 隆一 金属錯体と均一系触媒 342
 村井 真二 カルボニル化 345
 山岸 敬道 水素化反応機構の概観と不齊
水素化 350
 北島 信正, 諸岡 良彦 金属酵素モデル錯体による酸化
反応 355
 芥川 進, 雲林 秀徳 錯体触媒を用いるテルペン合成 363
 古賀 伸明, 諸熊 壱治 分子軌道理論で求めた遷移金属
錯体触媒のポテンシャル面 369
 宮下 晃 均一系触媒による分子の活性化
—アルカンの活性化と中間体
モデル 373

プロセス紹介

- 青島 淳 混合ブテンからのt-ブチル
アルコール製造プロセス 378
 パソコン入門シリーズ
小俣 光司, 村松 淳司, 小宮山政晴
触媒研究のためのデータ処理
入門(2)赤外分光光度計のオ
ンライン制御 383

トピックス

触 媒 学 会
Catalysis Society of Japan